

Uchwała nr 310/L/2023
Senatu Politechniki Warszawskiej
z dnia 22 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę nr 247/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej w sprawie warunków i trybu rekrutacji na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia, profili kształcenia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2023/2024

Na podstawie art. 69, art. 70 ust. 1-4, art. 72 ust. 1 i art. 323 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.) w związku z utworzeniem nowych kierunków studiów i specjalności, na które będzie prowadzona oddzielna rekrutacja, uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 247/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia, profili kształcenia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2023/2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Wykazie kierunków i stopni studiów, profili kształcenia oraz form studiów prowadzonych przez poszczególne wydziały oraz kolegium stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, pkt 3 i 9 tabeli otrzymują następujące brzmienie:

”

Lp.	Wydział/Kolegium	Kierunek studiów <i>Program anglojęzyczny</i>	Profil studiów	Studia stacjonarne			Studia niestacjonarne	
				jednolite	I stopnia	II stopnia	I stopnia	II stopnia
3.	W. Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (w Płocku)	Budownictwo	A	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
		Inżynieria środowiska	A	NIE	TAK	TAK*	TAK	TAK*
		Mechanika i budowa maszyn	A	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
		Technologia chemiczna	A	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
		Przemysłowe zastosowania informatyki	P	NIE	TAK*	NIE	NIE	NIE

”

”

9.	W. Inżynierii Chemicznej i Procesowej	Inżynieria chemiczna i procesowa <i>Chemical and Process Engineering</i>	A	NIE NIE	TAK NIE	TAK TAK	NIE NIE	NIE NIE
----	---------------------------------------	---	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

”

- 2) w Zasadach przyjęć kandydatów na studia jednolite i studia pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2023/2024 stanowiących załącznik nr 2 do uchwały, w tabeli nr 2.2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a z następującym brzmieniem:

”

Lp.	Przedmioty Kierunki	Matematyka	Przedmiot do wyboru								Język obcy	
			Fizyka	Chemia	Informatyka	Biologia	Geografia	Wiedza o społeczeństwie	język polski	Historia		
	Kierunki inżynierskie											
4a	Przemysłowe zastosowania informatyki *	1	1	0,75	1	0,5	0,5	-	0,25	-	0,25	

* studia przewidziane do uruchomienia”

- 3) w Zasadach przyjęć kandydatów na studia jednolite i studia pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2023/2024 stanowiących załącznik nr 2 do uchwały w tabeli nr 2.3 dodaje się wiersz:

”

Nazwa kierunku	Nazwa zawodu	Symbol cyfrowy zawodu	W – współczynnik wagowy dla oceny z kwalifikacji zawodowych
Przemysłowe zastosowania informatyki *	Technik mechatronik	311410	1
	Technik elektroniki i informatyki medycznej	311411	1
	Technik automatyk	311909	1
	Technik teleinformatyk	351103	1
	Technik informatyk	351203	1
	Technik programista	351406	1
	Technik telekomunikacji	352203	1

* studia przewidziane do uruchomienia”

- 4) w § 2 Zasad kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2023/2024, stanowiących załącznik nr 3 do uchwały w tabeli nr 3.1 po pkt 30 dodaje się pkt 30a z następującym brzmieniem:

”

Lp.	Parametr procedury		A	B	C	D
	Kierunek	Wydział/ Kolegium	Procedura kwalifikacyjna	Min. wynik studiów. dla uzyskania preferencji	% miejsc preferencyjnych	Sposób kwalifikacji kandydatów
30a	Inżynieria środowiska *	Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku)	jednolita			analiza dokumentów

”

- 5) w § 2 Zasad kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2023/2024, stanowiących załącznik nr 3 do uchwały, w tabeli nr 3.2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a z następującym brzmieniem:

”

<i>Lp.</i>	<i>Parametr procedury</i>		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
1.	<i>Kierunek: nazwa anglojęzyczna /nazwa polska</i>	<i>Wydział</i>	<i>Procedura kwalifikacyjna</i>	<i>Min. wynik studiów dla uzyskania preferencji</i>	<i>% miejsc preferen- cyjnych</i>	<i>Sposób kwalifikacji kandydatów</i>
2.	<i>Chemical and Process Engineering / Inżynieria chemiczna i procesowa</i>	<i>Inżynierii Chemicznej i Procesowej</i>	<i>jednolita</i>			<i>analiza dokumentów /rozmowa kwalifikacyjna</i>

”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Senatu

Rektor

mgr inż. Anna Stoczkiewicz

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba